B15

IRRADIATION OF LASER ON LIVING CELL

Patent Number:

JP2186993

Publication date:

1990-07-23

Inventor(s):

NAKANO TAKAMORI; others: 04

Applicant(s):

HITACHI LTD; others: 01

Requested Patent:

☐ JP2186993

Application Number: JP19890005010 19890113

Priority Number(s):

IPC Classification:

C12N15/87; C12N5/10

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enable ready irradiation of laser on floating living cells and improve accuracy of focus and recovery percentage of treated cells by adhering floating cells to a cover glass in a serum-free medium and subsequently irradiating laser on the above-mentioned cells.

CONSTITUTION:Floating living cells are adhered to a cover glass in a serum-free medium and laser is then irradiated on the floating living cells adhered to the above-mentioned cover glass. Specifically, dispersed floating living cells 1 are put into the serum-free medium 4 in a schale 6 to which the cover glass 3 is bonded and precipitated and the cells 1 are adhered to the cover glass 3. The serum-free medium 4 is subsequently removed and the cover glass 3 is then turned upward to irradiate the laser 2 thereon.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-186993 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内黎理番号

❸公開 平成2年(1990)7月23日

C 12 N 15/87

8717-4B 8515-4B C 12 N 15/00 5/00

В×

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

生細胞へのレーザー光照射方法 60発明の名称

> 20特 願 平1-5010

忽出 顧 平1(1989)1月13日

(19)発 明者 野 隆 盛 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠 戸工場内

個発 明 署 村 上 揧 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠 戸工場内

正 生 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠 ⑫発

芦工場内

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 砂出 顋 株式会社日立製作所

つ 出願 磴 部 愛知県春日井市白山町1丁目61番地の5 白山台2-501

70代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

生細胞へのレーザー光照射方法

2. 特許請求の範囲

1. 発明の名称

- 1. 生細胞へのレーザー光限射方法において、浮 遊性組版を無血清増集中でカバーガラスに付着 させ、抜カバーガラスに付着した浮遊性細胞に レーザー光を服射させることを特徴とする生細 胞へのレーザー光照射方法。
- 2. 生細胞へのレーザー先照射方法において、浮 遊性細胞を無血清培地中で沈豫によりカバーガ ラスに付着させた後、前配無血清培地を取り除 き、DNA体液を加えた状態で前記カバーガラ スに付着した浮遊性細胞にレーザー光を照射さ せることを特徴とする生細胞へのレーザー光照 射方法。
- 3. 生細胞へのレーザー先照射方法において、浮 遊生細胞を容録内の無血液溶血中で注刷により カバーガラスに付着させ、前記容器内の無血液 柏地を取り除る、DNA溶液を加えた状態で酊

記カパーガラスに付着した浮遊性細胞にレーザ 一先を願射させ、その後容器内のDNAを取り 除き、週択培地を加えることを特徴とする生船 胞へのレーザー光照射方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、生細胞へのレーザー光照射方法に係 り、対に浮遊性の生細胞へのレーザー光照射に好 適な生細胞へのレーザー光照射方法に関するもの である。

〔従来の技術〕

生細胞への遺伝子等の注入方法の中で、すぐれ た彼値を有する方法として、特公昭62-783 7号に配載のようなレーザー光による穿孔方法が

この方法は遺伝子等を含む液中に生細胞を没し ておき、生細胞にレーザー光をレンズを通して集 光させることにより細胞膜の透過性を一時的に向 上させ、遺伝子等を生即胸内に取り込ませるもの である.

(発明が解決しようとする課題)

上配従来技術は、浮遊性の生細胞へのレーザー 光照射について配慮がされておらず、溶液中の細 胞がレーザー光照射時に動き、フェーカスがずれ るという不具合や、またレーザー光照射後に処理 された細胞を全て回収することが非常に困難であ るという不具合があった。

本発明の目的は、上配両者の不具合を解決し、フォーカスの特度や処理された細胞の回収率等の向上を図る生細胞へのレーザー光照射方法を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

上配目的は、培養中の浮遊性の生細胞は、無血 情培地中では容器のガラス面に付着するという性 質を利用して、容器内の無血清培地中にレーザー 光照射用カバーガラスを入れておくことで浮遊性 の生細胞が前記カバーガラスに付着することによ り、連成される。

〔作 用〕

浮遊性の生細胞はカバーガラスに付着している

5を加えて、形質発現を持つ。

第2図は本発明の他の実施例を示すものであり、 第2図は第1図のカバーガラス付シャーレの代り に培養ピン1を用いた場合を示している。これら の方法によれば、正立型顕敬健が使用できる、細 胞が付着しているため培地交換が容易である等の 効果がある。

第3 図は本発明の他の実施例を示すものであり、シャーレ 6 の中にあらかじめカバーガラス 3 を入れておき、レーザ 2 をカバーガラス 3 上の細胞にのみ照射し (第3 図 (b))、レーザ照射後カバーガラス 3 ごと細胞を選択培地 5 中に移すものである。本実施例によれば、レーザーを照射した細胞と照射しない細胞とを容易に分けることが可能となる。

第4 図は本発明の無血清増地中で高密度にカバーガラス上に付着させた浮遊性細胞1にレーザー 先2 を走変して照射する場合である。この場合、 細胞が付着しているためレーザー先 2 を照射して 6 移動しないため、高効率にレーザー先照射が可 ために、細胞の動きは止まりレーザー光照射のためのフォーカス調整が容易となり、調動作することがない。また細胞の回収においても細胞が付着しているカバーガラスを培地中に移すだけなので非常に容易に行なえ、層略化できる。

〔異 湖 郑〕

以下本発明の一実施例を第1図~第4図により 説明する。

図において、第1図(a) のようにカバーガラス3を接着したシャーレ6中の無血清増地6中に懸視した浮遊生期限1を入れておくと、第1図(b) のように浮遊生期限1は沈瀬しカバーガラス3上に付着する。その後無血清培地6を取り除度のD N A 路底8を浮遊性細胞1に加え、カバーガラス3を上向きにしてサー先2を浮遊性細胞1に加えるためレーザーカコに立型の顕微鏡を使用して姓るためレーザーカで正立型の顕微鏡を使用して姓るためレーザーカで正立型の顕微鏡を使用して、透水・地では上野から照射される。その後 D N A 路 液 8 を取り除き、カバーガラス3を下にして、透水・地

能である。なお、上配実施の類は、選択培地を用いたもので説明したが、選択培地を使用しない場合にも本類強明は適用できる。

本実施例によれば、浮遊性の生細胞へのレーザー光照射が容易になり、実質効率の向上や安全性の向上が図れる等の効果がある。

(発明の効果)

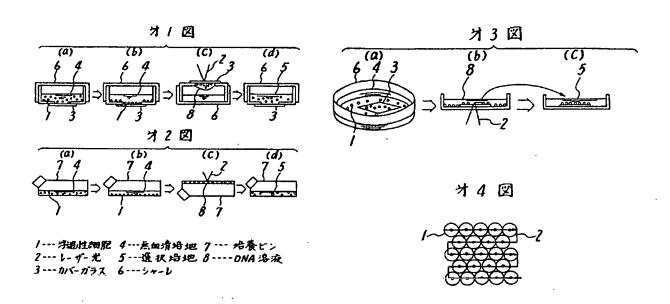
本発明によれば、浮遊性の生細胞へのレーザー 光脳射が容易になり、フォーカスの精度や処理された細胞の回収率等の向上が図れる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例の存進性細胞を付着 させる場合の説明図、第2 図は同じく他の実施例 の説明図、第3 図は同じくさらに他の実施例の図、 第4 図は高密度に付着させた場合のレーザー走査 を示す説明図である。

1 ····· 浮遊性細胞、2 ····· レーザー光、3 ····· カバーガラス、4 ···· 無血清培地、5 ···· 選択培地、6 ···· シャーレ、7 ··· 培地ピン、8 ··· D
N A 放弃

特開平2-186993 (3)



第 1 頁の続き ⑤Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号
C 12 N 5/10 // C 12 M 1/00	Α	8717—4B
@発明者 木	村 信 夫	茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 究所内
@発明者 碳酸	部 健 一	愛知県春日井市白山町 1 丁目61番地の 5 白山台 2-501